

「KNITE® プロセス」

New Electroless Ultra Thin Ni/Pd/Au Plating Processes

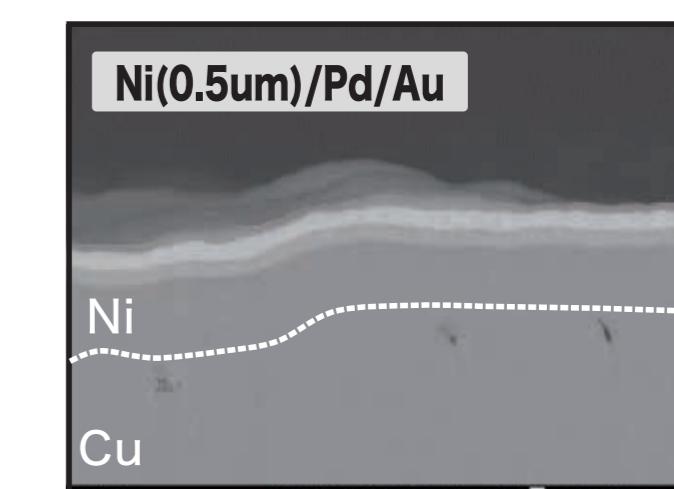
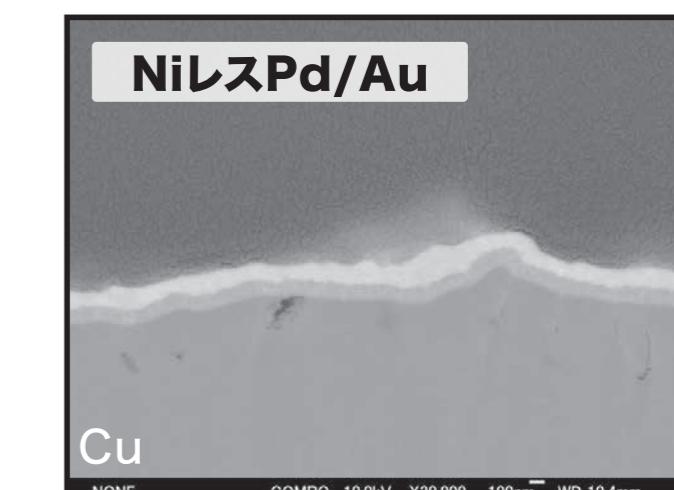
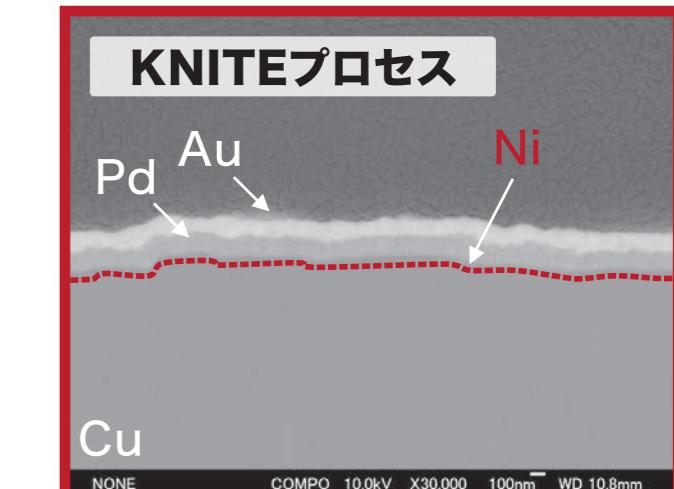
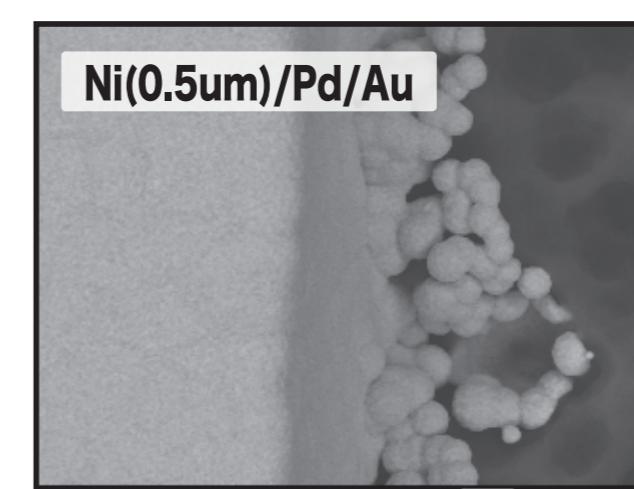
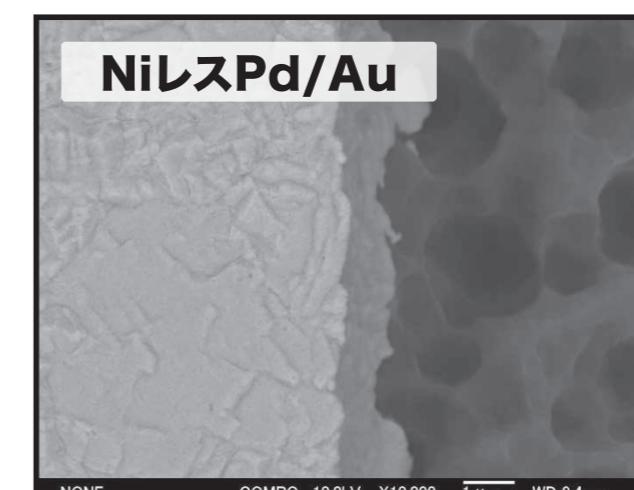
特長

- 微細・狭ピッチCu配線へのめっき皮膜形成を実現します。
- めっき工程における下地金属のボイド発生を抑制します。
- 優れたはんだ接合特性、ワイヤーボンディング特性を両立できます。

めっき工程

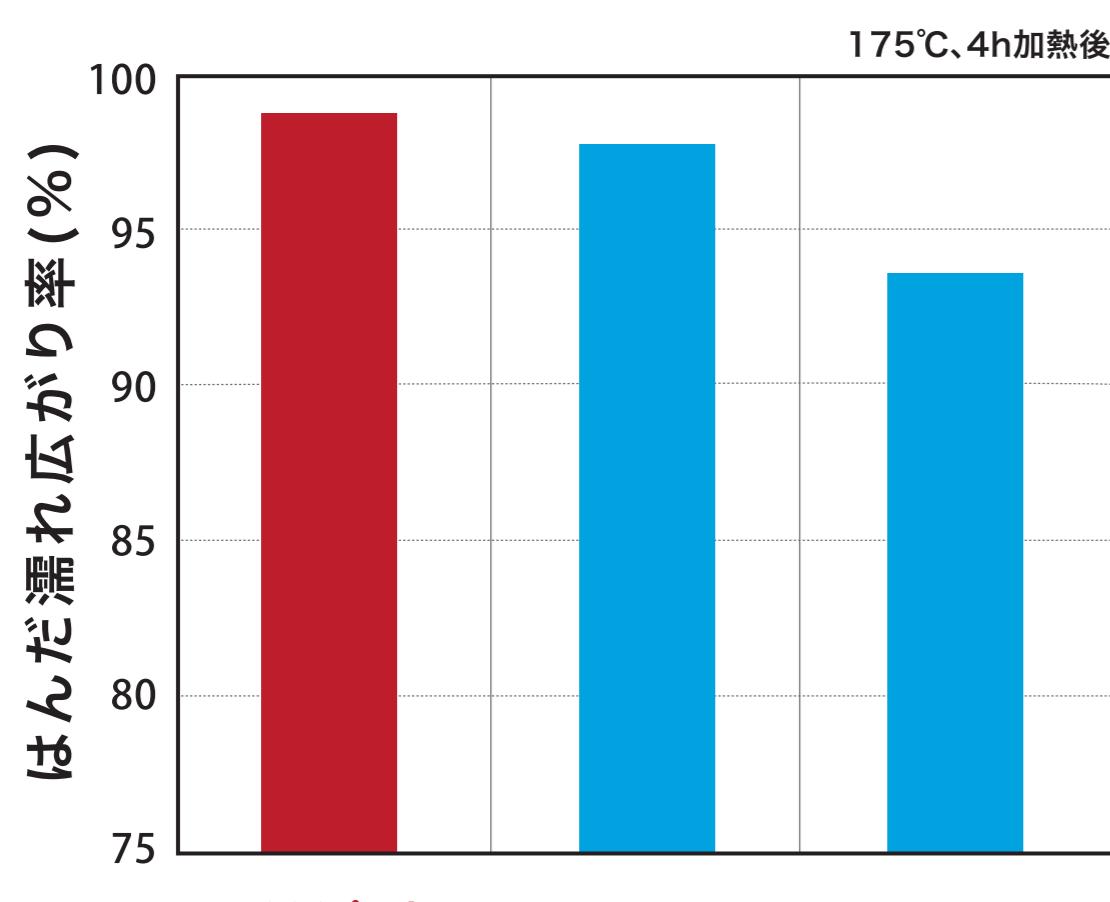
めっき工程	KNITEプロセス	NiレスPd/Au	Ni/Pd/Au
脱脂処理	○	○	○
エッティング処理	○	○	○
スマット除去処理	○	○	○
Pd触媒付与処理	—	○	○
無電解Niめっき	○	—	○
無電解Pdめっき	○	○	○
無電解Auめっき	○	○	○
工程数	6工程	6工程	7工程

選択析出性



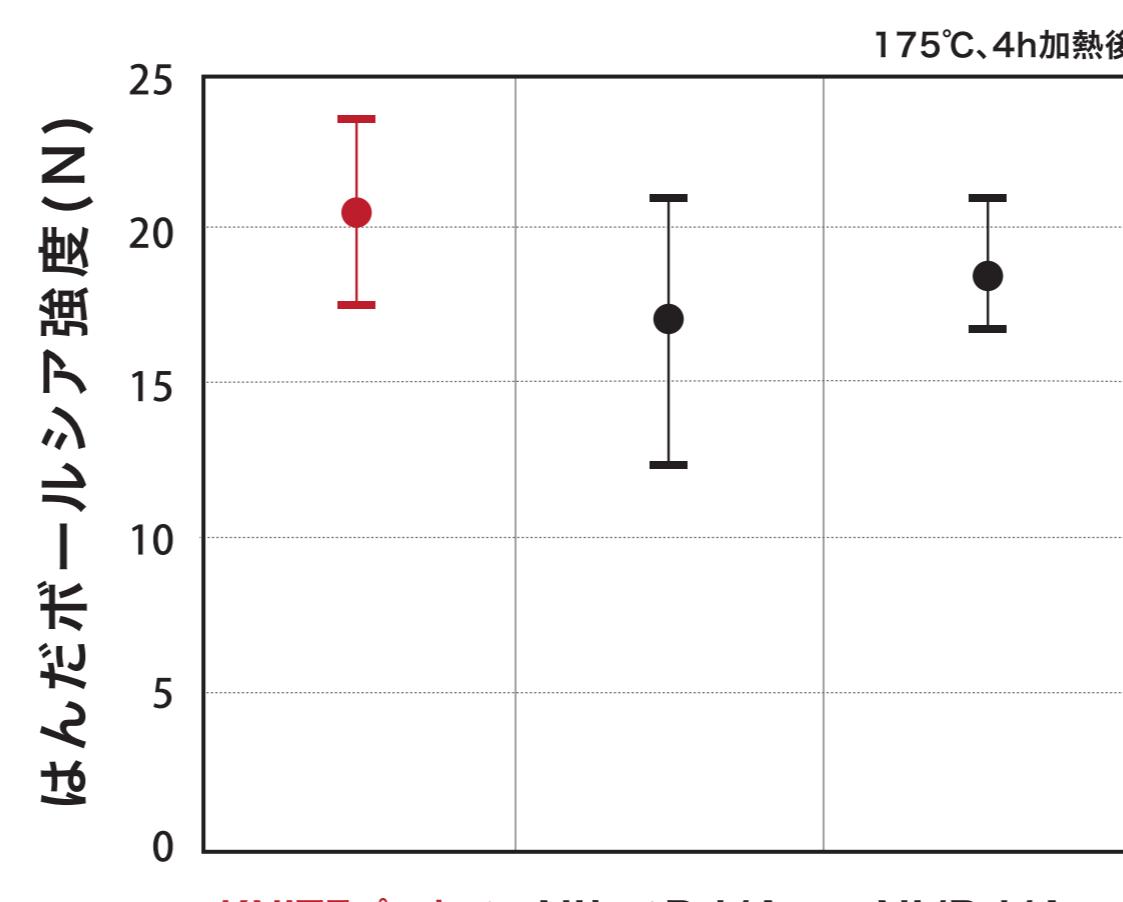
L/S=30μm

はんだ濡れ広がり特性



KNITEプロセス ⇒ Ni 0.01μm/Pd 0.1μm/Au 0.1μm
 NiレスPd / Au ⇒ Pd 0.1μm/Au 0.1μm
 Ni/Pd/Au ⇒ Ni 5μm/Pd 0.1μm/Au 0.1μm

はんだ接合特性



Auワイヤーボンディング特性

